This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number: JP59208756

Publication date: 1984-11-27

Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):: SONY KK

Requested Patent: 🔲 <u>JP59208756</u>

Application JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

Abstract

semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method selectively removed by etching. substrate is wherein the

12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of ⊓mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, an easy and simple method soldered to

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報 (A)

昭59-208756

60lnt. Cl.3

識別記号

厅内整理番号

砂公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5F 7357-5F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

②半導体装置のパッケージの製造方法

②特

BZ58-83188

8年

昭58(1983)5月12日

@発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

心 引 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

仍代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

坍 智

1. 発明の名称

华峰体質質のパッケージの製造方法

2. 特許納米の範囲

近択ニッテング可能な材料から成る基板上に半 導体製鋼を軟配し、接続用りイヤを上記半導体鉄 僧に後続すると共にこの故欲用ワイヤの外部電極 節を上記蓋板の外部電極板鉄部位に接続し、次い で上記載板上において上記半導体製盤及び上記線 **観用ワイヤを一体に他脂モールドし、しかる後上** 配布製をエッテングは去することを特徴とする牛 導体複句のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な収明

整架上の利用分野

本発射は、半導体版型のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

反案。 ブリント 芸板上の天袋 密皮の高いパッケ ージとして、チップキャリアタイプの*パンケーツ* が知られてい る。このパンケージはリードレス

タイプのパンケージで、パンケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をプリント基 板の場体パメンに直接ハンダ付けして接続すると とにより実益を行うものである。

このテンプキャリアタイプバッケージには、七 うミンクタイプとブラスチンクタイプとがある。 セラミックタイプはペッケージ自体が高低である ばかりでなく、ブリント芸板に直接ハンダ付けす ると、ほぼサイクル時にもうミッタで上記ハンダ 及び上記導体との間の熱能集係数の変によつて扱 近部にはがれやクランクが生じる恐れがあるとい う久点を有している。一方、ブラステックタイプ はパンケージが安価であるという利点を有してい るが、熱放獣性が悪く、また形状がパッケージの 収益の自動化に返していないという欠点を有して いる。

このような従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイ ブバンケージの構造を第1 図に示す。 とのパッケージ(1)は、銀名製の電程(2)が予め形成 されているブリント芸蔵(3)上に単導体装置

新聞報59-208756(2)

するナップ(4)を軟便し、ワイヤポンディング法により上記チップ(4)と上記写で(2)の一端とを Auの細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエポキン関脳を属下させて硬化成形することによつて作る。

このパンケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリント基板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(G)及びブリント基板(3)の熱抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散するとができない。即ち、このパッケージ(1)はかなったが疑いという欠点を有している。な量の関節を一定量、しかも高速で消下することが難しく、のよめにパッケージ(1)はパッケージの製造の自动化に適していないという欠点を有している。

一万、上述のチンプキャリアタイプパッケージ とはれなるパッケージにテーブキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤミ体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 変統されているものでもよい。

以下本給別に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実質例につき図前を参照しながら限明する。

体2 A 図~な2 D 図は木発明の31 共発的による半部体後間のパンケージの設立方法を説明するための工程図である。以下は2 A 間から工程版に説明する。

まずが2人気において、域さ35(μ)のFe 型の環状のの上に、単さ1(μ)のAu Koo、ほさ 1(μ)のNI Ming 及び以さ3(μ)のAu Rooを取 及メンキして、単純体数型を構成するチップのの 数型部的及び外部電磁部の間のそれぞれを上記数 数別の所定のチップ軟質部位(11g)及び外部容極 数以配位(11h)(111)のそれぞれに設ける。第2 A とと示す工程数字板の上記差板のの平面図を数 小形化できるという利点を有するが、テップが使 取居によつて完全に覆われているため熱放散性が 良好でないこと、テーブを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 負好でかつ信頼性の高い半導体装備のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の概要

本発明に係る半等体候位のパッケーツの扱治方法は、選択エッテング可能な材料から成る基根半年を教養し、接続用ワイヤを上記が保護を発展すると共にこの接続用ワイヤを上記が保護が設備を上記がある。 は、選択エッテングで、 は、選択エッテングを表現の対象を上記が表現がある。 は、この表現の対象を表現がある。 は、この表現の対象を表現がある。 に、対象を上において上記半年をしている。 に、対象ので、というにはないないで、 を上記がなることによってもからに対する。 で、値便かつ会質な方法によって自からに対

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チンプ 数量部的にチンプロを数量した後、ワイヤルンデ イング法によつてこのチンプロと上記外部電極 のでとをそれぞれ Au の細数から成るワイヤロで表 はする。次に第2 C 図において、第2 B 図の差 ないた上記外部電極部のは、チンプロ 数世 2 Q スプワイヤロを一体とある がは、公知のトランスファ・モールド法(を がら成る側所を一ルドを がいては、上記側所モールド暦四の厚さ1を1 といては、上記側所モールド暦四の厚さ1を1 に取りたした。

神事な59-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージのをプリント基板上に実装する場合には、第2D凹に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント裏板上の将体パタンに直接ペンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてナップ(ISから発生する熱の放散面となっている。企画の熱伝導度は非常に高いので、チップ(ISから発生する熱は金属製のナップ放盘即間を外方に向かつて迅速に放れて、熱放散師(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にナップ(ISの発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが行ましい。

上述の都 1 契雄例のパッケージ 回は第 2 A 図~ 第 2 D 圏に示すような簡単な工程によつて作ると

完成させることができる。このように上記のエッチングによつてチップ数世部の及び外部電極部の下部に上記アンダーカット部(11a)~(111)がが成されるので、これらの部分に健断が回り込んで発出部(20a)~(201)が成立れる。従ってこれらの契形部(20a)~(201)によつて上記チップ数世部の及び上記外部電極部のほかパッケージのの使用時において観覧モールド層関から抜け出てしまうのをいいて観覧モールド層関から抜け出る。さらにチップ数世部に及び外部電視部のほかはある。さらにチップ数世部に及び外部電視部のほかは断点がある。という利点がある。これらのチップ数国部収及び外部電視のではないできるという利点もある。

8.5 A 図~4.5 C 函は本発明の4.2 実施例による単導体表現のパンケージの製造方法を観明するための工程図である。以下第.5 A 図から工程原に該明する。

、まず明5 A 図において、厚さる5 (≠)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている弦管を用いることができるいで、テーブキャリアタイプのパッケージにおって、 などは、 ないの 外外な に とり パッケージ に いっこう に といって を の の ないできる。 さらに 上述の 第1 天 総 の で とし が できる。 さらに 上述の 第1 大 とし で とし が できる。 さらに 上述の が とし で とし で とし が ととし が ととし が ととし が ととし が といっと で ない は は は は は に が と まっと いっか ない は に パッケージを 自動的 に 製造できるという 利点 を 有している。

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチップ教育部的及び外部包括部の88を設けた後に、基板間の上面を気述の FeCts 格 液を用いて低かにエッチングすることにより、数4 人間に示すようにチップ教育部の及び外部電筋部の8の下部の差板ににアンダーカット部 (11a) ~ (11f) を形成し、次に第28回~第2DEと同様な方法によつて第48回に示すパッケージロを

製の基板側の上面に公知のフォトレジストを重布 した後に所足のパメーンニングを行う。 次いで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング報、例 えば既述の FeCt。 溶散を用いて上記載板 GD の表面 を低かにエッチングするととによつて、土記書板 BDの表面にナップ収置配位 (11g) 及び外部電気接 以 部位 (11b) (11l) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを放去した技に第5B回において、 第 1 実施例と同様に、上記テップ教配部位 (11g) にハンダ居囚を介してナップOSを収載した後、? イヤポンデイング缶によつてこのテンプOSと上記 外部発療技改部位(11h)(111)とをそれぞれ Agの 四曲から成るワイヤロので投続する。なお本典方代 においては、徒迷の駐車により、第1実施外で用 いたワイヤよりも年の大きいワイヤを用いた。次 に第1実10例と同様に樹脂モールド層のを上記載 板OD上に形成する。次に上記華板ODを無り実施例 と同様な方法でェッテング飲去してパッケージ00 を免成させる。上記エンテングにより延出された ワイヤCYのた死が外部電極部CTOのとなり、またハ

ング形のの下面が熱放散が(25m)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをアリントが設上に突張する場合には、第1実務例と同様に、第5C匠に示す上配外部電板部の回をアリントが状上の時体パタンに直接ハング付けして状況すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤのの強節をそのまま外部電機部の形態として用いるために、ワイヤのの種を構成のように大きくするのが好ましい。なお始め飲物(23a)の根能は新1実施例と同様である。

脳を用いることも可能である。この場合には既述のエッチング板としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの北合敵を用いればよい。
外切の効果

本党明に係る半級体製化のパンケージの製造方 供によれば、その物作時において半路体製量から 発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高 い小形のパンケージを、極めて簡便かつ安価な方。 徒によつて自動的に製造することができる。

4. 認施の簡単な説明

現1回は従来のプラステンクタイプのテンプキャリアタイプパンケージの物金を示す断述図、出2人以へ引2D切は本名別の第1契款例による牛幼体状質のパンケージの製造方法を認明するための工程図、第3回は上記報2人図に示す工程終了のの次々の平面図、第4人図及び収4B回は上記の次々の平面図、第4人図及び収4B回は上記のの次々の平面図、第5人図一級5C回は本場別の紙でよる平単体を使のパンケージの製造方法を収明するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の貴金賞を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、
1 館のチンプをサンプ級世部に戦慢してこれを将
版モールドする場合につき述べたが、 芸板上収 登
のチンプ数像部を設け、 それぞれのチンプを収置しているのチンプを収置しているのチンプを収置しているのかまするののチングを収すする同一のチンプを有するのかに できることができると共に、 世本の根配を有するパンケージを作ることができるという物点がある。

上述の第1 実施代の基板の材料は選択エッテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばボリィミドアミド系制

なお図面に用いた符号において、

(12)2220 パッケージ

(4)(15) チップ

15)59 71 +

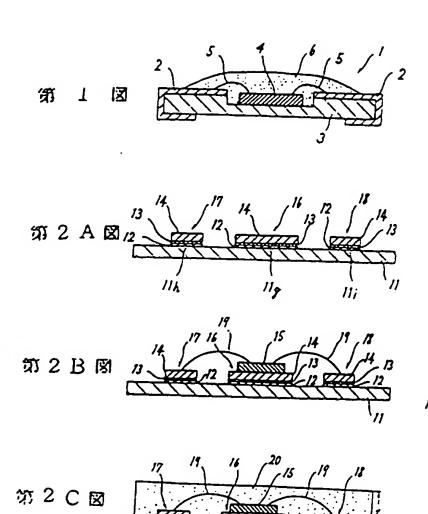
60 数框

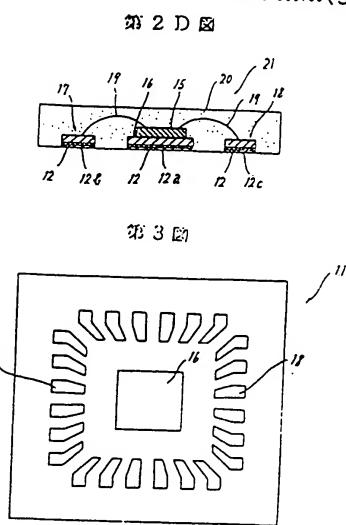
(116)(114) 外部纸柜接收部位

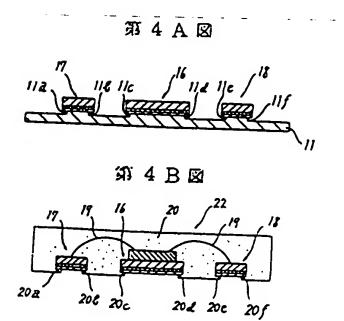
07019 ------ 外前電極能

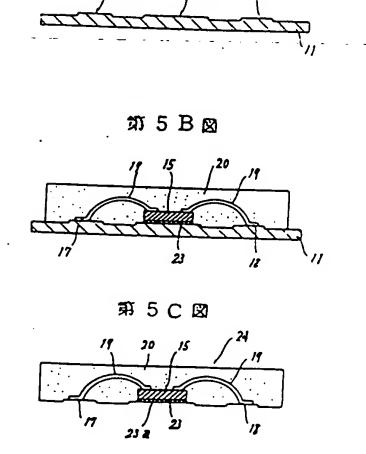
である。

代理人 土旗 励 《 省包等务









第 5 A 図